

# 次世代の会 定例会のご案内

炭素材料学会では、次の世代を担う、炭素材料に関わる若手研究者・技術者の連携を深め、独自性の高い組織として関連分野の発展に貢献することを目的として、「次世代の会」を設置し、若手の学会活動を支援しています。次世代の会の参加資格は、45歳以下の正会員・学生会員・賛助会員の方です（次世代の会への入会申込手続きは不要です）。次世代の会では、若手研究者・技術者の意見集約、情報共有・研究連携、学会へ各種提案、独自の行事の企画・運営、と多岐にわたる活動を推進しています。

例年、次世代の会では炭素材料学会年会に合わせて定例会を開催しており、今年は年会の開催前日にあたる11月28日の14時00分から第10回定例会を開催いたします。定例会では、本年の活動報告ならびに2023年の活動予定に関する説明および意見交換を行ったあと、学会内外の若手研究者による依頼講演を実施いたします。次世代の会の有資格者でなくても、第50回炭素材料学会年会に参加される方であればご出席可能（※）としておりますので、奮ってのご参加をお待ちしております。

## ◆次世代の会 第10回 定例会

日 時：2023年11月28日（火）13:30-16:20

会 場：東京エレクトロンホール宮城

参加資格：第50回炭素材料学会年会に参加される方

参加費：無料（※）

（※）定例会への参加資格は、第50回炭素材料学会年会に参加されている方のみが付与されます。年会への参加費が未納の場合は、会期後あらためて参加費の納入を督促する場合がございますので、何卒ご了承ください。

## 【スケジュール】

13:30-14:00 次世代の会の活動に関する連絡および意見交換

<<休憩>>

14:10-14:50 石井 孝文 先生（群馬大学）ご講演（発表30分、質疑応答10分）  
「昇温脱離法による炭素エッジサイトの分析」

14:50-15:30 野々口 斐之 先生（京都工芸繊維大学）ご講演（発表30分、質疑応答10分）  
題目：「カーボンナノチューブの個性を活かした熱電デバイス」

<<休憩>>

15:40-16:20 下谷 秀和 先生（東北大学）ご講演（発表30分、質疑応答10分）  
題目：「FET構造による有機半導体レーザー」